

New Release

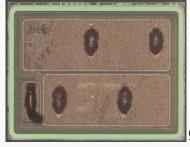
LTEC Corporation

Your most experienced partner in IP protection

SiCパワーモジュール (3300V): Infineon FF4000UXTR33T2M1 モジュール、SiC MOSFET構造解析レポート







<u>チップ全体像</u> (Top metal layer)

<u>概要</u>

鉄道などのトラクションシステムの高効率化、太陽光、風力発電、蓄電システムの需要拡大により Infineonから高電圧、大電力用途向けに、XHP2 Cool SiC MOSFETハーフブリッジモジュール (3300V)がリリースされています。

今回、同モジュールの構造解析、搭載SiC MOSFETの構造解析を行い、同製品の構造とその特徴を明らかした下記2つのレポートをリリースしました。

製品特徴

型番: FF4000UXTR33T2M1 V_{DSS} = 3300V、 I_{DN} = 500A、 $R_{DS(ON)}$ = 3.8m Ω 製品リリース日: 2024年7月(データシート)

データシート:

 $\underline{\text{https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FF4000UXTR33T2M1-DataSheet-v01_00-JA.pdf?fileId=8ac78c8c93dda25b0194ca7eb93e2695}$

- •CoolSiC™ Trench MOSFET 内蔵
- ・アプリケーション: 鉄道輸送トラクションコンバータ、太陽光発電、蓄電システムなど

解析内容、レポート価格

- ① モジュール構造解析レポート 価格 ¥1,150,000 (税別) 発注後1weekで納品
 - ・ボンディングワイヤ、ソース電極部にはCuを使用。
 - ・低熱抵抗 Rthを実現する同社特有のXT接合を使用。
 - ・AIN系絶縁部材を用いたAMC基板が使用。
 - ・AISiCベースプレートが使用。
- ② SiC MOSFET構造解析レポート 価格 ¥1,400,000 (税別) 発注後1weekで納品
 - •Source電極にCuを使用するための特殊な積層配線構造。
 - ・高耐圧を実現するためのEpi層と終端構造。
- ※①②両レポート購入の場合は、合計から¥700,000引きにてご提供いたします。



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8

e-mail: contact2@ltec.biz HP: https://www.ltec-biz.com/

> Report No: 24G-1094-1,2 Release day: 2025.03.31

① モジュール構造解析レポート 目次・解析内容

【目 次】	Page
1 デバイスサマリー	
Table 1: デバイスサマリー ・・・	3
1-1. 解析結果まとめ •••	4
Table 1-1:モジュール構造概要 ・・・	5
2 モジュール解析	
2-1. 外観観察 •••	7-9
2-2. 内部レイアウト観察	10-13
2-3. 搭載チップ観察	14
	15- 38
3 ベースプレートの熱膨張係数	40- 41

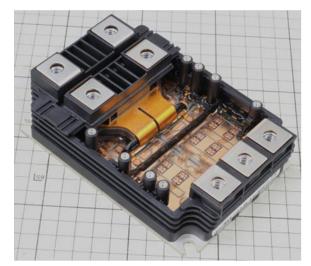
解析内容

・モジュール平面解析: モジュール外観観察、内部レイアウト確認

・モジュール断面解析: モジュール断面観察(OM・SEM)、材料分析(SEM-EDX)



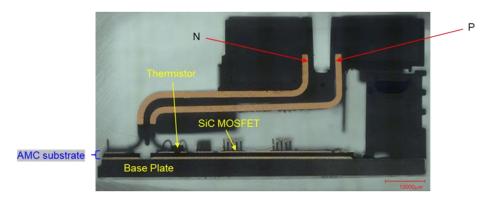
① モジュール構造解析レポートからの抜粋



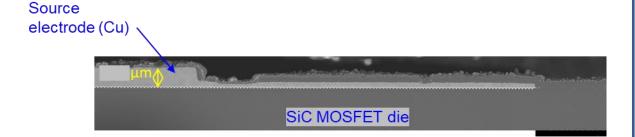
モジュール俯瞰像

番号	測定箇所	測長	材料
1	電源端子/GND端子		
2	SIC MOSFET		
2-1	ボンディングワイヤ (Source)		
2-2	ボンディングワイヤ (Gate)		
2-3	表面保護膜		
2-4	基板		
2-5	裏面電極-1		
2-6	裏面電極-2		
2-7	裏面電極-3		
3	ダイアタッチ		
4	AMC基板		
4-1	AMC上部電極		
4-2	絶縁基板		
4-3	AMC下部電極		
5	はんだ		
6	冷却器		
6-1	Niメッキ層		
6-2	AI/ME		
6-3	ベースプレート		
6-4	AI/ME		
6-5	Niメッキ層		
7	ケース		

モジュール断面構造概要



モジュール断面



SiC MOSFET パッド部断面SEM像



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8

e-mail: contact2@ltec.biz HP: https://www.ltec-biz.com/

② SiC MOSFET構造解析レポート 目次・解析内容

【目 次】	Page
1 デバイスサマリー	
Table 1: デバイスサマリー ・・	• 3
1-1. 解析結果まとめ ・・	4 -6
2 モジュール解析	
2-1. 外観観察	. 8
2-2. 内部レイアウト観察	• 9
3 SiC MOSFETチップ構造解析	
3-1. 平面構造解析 (OM)	1 1-28
3-2. 平面構造解析 (SEM) ••	29-42
3-3. セル部 断面構造解析	43-50
3-4 チップ外周部 断面構造解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 51-59
4 TEM解析 ··	• 61-63

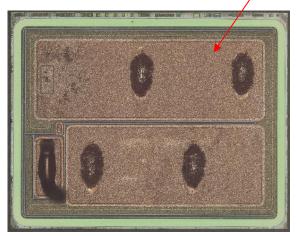
解析内容

- チップ観察、測長
- ・SiC MOSFET平面解析: 配線接続、レイアウト確認
- •SiC MOSFET断面解析: チップ終端部、セル部 (エピ構造、膜厚の確認)
- •SiC MOSFET断面解析: セル部(TEM)

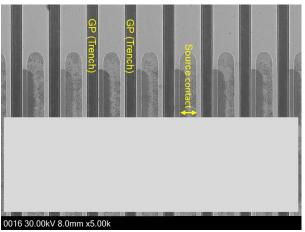


② SiC MOSFET構造解析レポートからの抜粋

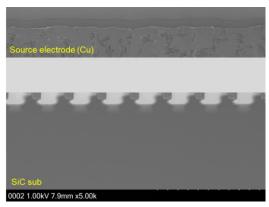
厚膜のCu層



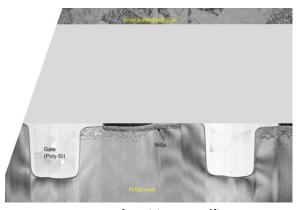
チップ全体像(Top metal layer)



セル部 平面SEM像(Poly-Si layer)



セル部 断面SEM像



セル部 断面TEM像



チップ終端部 断面SEM像

